## **SEMICONDUCTOR LASER GYRO**

Publication number:

JP4174317

**Publication date:** 

1992-06-22

Inventor:

**IKEDA MASAHIRO** 

**Applicant:** 

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

**Classification:** 

- international:

G01C19/72; G01C19/72; (IPC1-7): G01C19/72

- european:

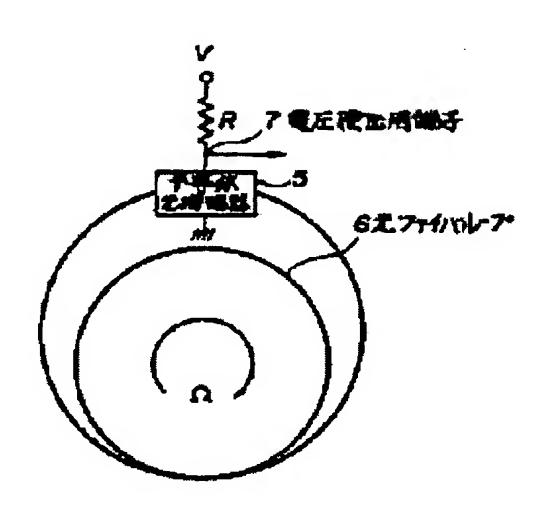
Application number: Priority number(s):

JP19900299876 19901107 JP19900299876 19901107

Report a data error here

## Abstract of JP4174317

PURPOSE:To improve the stability by providing a semiconductor waveguide having a pn junction inside a ring resonator, and detecting the beat frequency from the change of the terminal voltage of the pn junction. CONSTITUTION: A ring laser gyro is mounted onto a rotating object. When a direct current is allowed to run in a semiconductor optical amplifier 5 having a pn junction in a forward direction, since an optical fiber loop 6 of a plurality of windings constitutes a ring resonator, oscillation is brought about. In the ring resonator, the lights are turning in the right and left directions, with a frequency difference which is a multiplied result of the following equation by the number of the windings of the optical fiber loop 6. That is, the beat frequency DELTAf=4AOMEGA/lambdaC wherein OMEGA is the angular velocity of the object, A is the area surrounded by the ring resonator, lambda is the oscillating wavelength and C is the velocity of light in a vacuum. Therefore, the carrier of the optical amplifier 5 is changed with the beat frequency corresponding to the frequency difference, and the voltage at a voltage detecting terminal 7 is also changed with the beat frequency.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-174317

filnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月22日

G 01 C 19/72

6964-2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

❷発明の名称 半導体レーザジヤイロ

> ②特 類 平2-299876

22出 顧 平2(1990)11月7日

正 宏 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 @発 明 者 池田

会社内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社 勿出 願 人

個代 理 人 弁理士 谷 卷 一

明

1. 発明の名称

半導体レーザジャイロ

2. 特許請求の範囲

1) pn接合を有する半導体光増幅器と、光ファイ パを複数回巻回してループを構成し、そのループ の両端を該半導体光増幅器の光入出力端間に結合 した光ファイバループと、

前記半導体光増幅器に電流を注入する端子より 前記pn接合の電圧変化を取り出して、ビート周波 数を検出する手段と

を具えたことを特徴とする半導体レーザジャイ □.

2) 半導体基板と、

該半導体基板上に形成された、pn接合を有する 半導体レーザと、

前記半導体基板上に、前記半導体レーザと共に

リング共振器を構成するように配置された、pn接 合を有する半導体光導波路と、

前記半導体レーザに電流を注入する端子よりpn 接合の電圧の変化を取り出してビート周波数を検 出する手段と

を具えたことを特徴とする半導体レーザジャイ □.

(以下余白)

## 3. 発明の詳細な説明

## 【産業上の利用分野】

本発明は、小型で構成が簡単な半導体レーザジャイロに関するものである。

#### [従来の技術]

従来より用いられているリングレーザジャイロの構成例を第3図に示す。ここで、1はヘリウムネオンガスレーザ、2A~2Dは全反射ミラー、3はハーフミラーであり、これら部材によりリン共振器を構成する。4は共振出力を受けるサンスのは、以上のように構成したとの回転角速度ない。今、物体が角速度なで回転していると、受光器4には次式で表わされるピート間波数ム1が検出される。

$$\Delta t = 4A\Omega / \lambda C \tag{1}$$

ただし、Aはリング共振器の囲む面積、 λ は発 版波長、 C は真空中の光速度を表わしている。 (1) 式はサグナック効果と呼ばれるもので、右回

とにある。

## [履順を解決するための手段]

このような目的を達成するために、本発明の一 形態は、pn接合を有する半導体光増幅器と、光 ファイバを複数回巻回してループを構成し、その ループの両端を該半導体光増幅器の光入出力端間 に結合した光ファイバループと、前記半導体光増 幅器に電流を注入する端子より前記pn接合の電圧 変化を取り出して、ピート周波数を検出する手段 とを具えたことを特徴とする。

本発明の他の形態は、半導体基板と、該半導体 基板上に形成された、pn接合を有する半導体レー ザと、前記半導体基板上に、前記半導体レーザと 共にリング共振器を構成するように配置された、 pn接合を有する半導体光導波路と、前記半導体 レーザに電流を注入する端子よりpn接合の電圧の 変化を取り出してピート周波数を検出する手段と を具えたことを特徴とする。 りと左回りの発振光波長が回転によって異なるためにピート周波数が受光器4によって検出される ものである。

この種のリングレーザジャイロでは、100 度/ 1時間の角速度まで計測できるが、予め回転振動 を与えてやることによって0.1 度/1時間程度ま で精度を向上することができる。

## [発明が解決しようとする課題]

ところが、このようなリングレーザジャイロに あっては、一辺の大きさは通常30cmと大きく、か つ光軸調整が非常に困難である。また、リング共 振器では多くのミラーを使用するので、安定性が 悪い。さらにまた、ハーフミラー3によって光出 力を外部に取り出すため、共振器ロスが大きく、 発振に大きいパワーを要するといった欠点があっ た。

そこで、本発明の目的は、小型で構成が簡単で あり、安定性が高く、かつ発振に大きいパワーを 必要としない半導体レーザジャイロを提供するこ

## 【作用】

本発明では、従来例のように発振光をリング共 振器の外部に取り出すことなく、共振器内部で ピート周波数を検出するように構成したので、構 成が簡単であり、製造が容易であり、発振パワー が小さくてすむ。しかも、光ファイバループを用 いる一の形態ではミラーを用いておらず、また、 半導体光導波路を用いる他の形態ではリング共振 器を高精度にかつ小さく形成できるので、いずれ の場合にも動作が安定している。

## 【実施例】

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。

## [実施例1]

第1図は本発明の第一の実施例を示す構成図で、5はpn接合を有する半導体光増幅器であり、この光増幅器5のpn接合には電圧Vの電源(図示せず)から抵抗Rを介して電流を注入する。6は光ファイバループであって、光増幅器5の光入出

力端間に配置する。

استخ

今、回転する物体の上に第1図示のリングレーザジャイロが搭載されているものとする。半導な光増報35に順方向の直流電流を流すと、光ファイバループ6でリング共振器を構成しているため、発振が発生する。この構成では発振で発振であり出さないため非常に低い関値電流で発振であり、内では、右回りと左右の発振の中では、右回りと左右の外振の中では、右回りと左右の外振の中では、右回りと左右の外振の中では、右回りと左右の外振の中では、右回りと左右の発振の中では、右回波数差に相当するとの周波数差に相当するとの周波数差に相当するとの周波数差に相当するとの周波数差に相当するとの表示りを電圧もピート周波数で変動する。

通常の半導体光増幅器 5 で直流から約1GHzまで容易に端子電圧の変化を検出できた。ファイバ系線に薄いコーチィングがかかっているものを用いて光ファイバループ 6 を構成することにより直径10csで1 万回の巻数が容易に達成できた。この構成によれば、第 3 図に示した従来のリングレーザ

InGaAsP 活性層 22および p-InP クラッド層 23をこの順序に配置する。導波路 12A におけるクラッド層 23の上にはp形電極 24を配置する。25は基板 10の反対側主面上に配置されたn 形電極である。

第2図(C) は第2図(A) のBB′ 線断面図を示 し、ここで第2図(8)と対応する個所には同一符 号を付す。ここで、光導波路11の上にはp形電極 26A ~26C を配置する。光導波路12A ~12C 上の 電極24と光導波路11上の電極25A および26C とは 一体に形成されて電気的に接続されている。半導 体レーザ11における電極26B は電極26A および 26C と電気的に絶縁されており、この電極26B に 端子14を接続して活性層22に電流を注入し、それ によりレーザ光を発生させる。本実施例のデバイ スはpn接合を有する半導体ウエハ上に構成した例 であり、リング共振器の一辺の大きさは10μmか ら500 д ш と非常に小さい構成のものが容易に得 られる。導波路11A および12A ~12C および全反 射用コーナミラー13A ~13D は塩素ガスや臭素ガ スを用いた反応性イオンビームエッチング技術で

ジャイロの分解能を容易に越すことができる。 [実施例2]

「第 2 図 (A) ~ (C) は同一半導体基板上に半導体 レーザジャイロを形成した本発明の第2の実施例 を示す構成図である。ここで、10は半導体基板、 たとえばn-InP 基板であり、この基板10上に、pn 接合を有する半導体レーザによるピート周波数検 出用半導体光導波路113よびpn接合を有する半導 体利得光導波路12A~12Cを配置する。光導波路 11および12A ~12C はたとえばリッジ型光導波路 であって、長方形の四辺を構成し、各コーナーに は全反射用コーナーミラー13A~13Dを配置して リング共振器を構成する。14は電圧検出用端子で あり、電圧V。の電源(図示せず)より抵抗Rを介 して半導体レーザ11に電流を供給する。15はバイ アス電流供給用端子であり、電圧Voの電源(図示 せず)から抵抗R′を介して光導波路12C にバイ アス電流を供給する。

第2図(B) は第2図(A) のAA 練断面図を示し、n-InP 基板10上には、n-InP クラッド層21.

作製した。GaAs系DHウエハを用いたデバイスでは、発振関値電流が数mAのものが均一性よく得られた。これを用いたデバイスの回転角速度検出限界は100度/1時間程度であるが、予め回転振動を与えることによって改善できることは言うまでもない。

なお、以上では半導体としてInP 系化合物半導体を用いる例を示したが、本発明はかかる実施例に限定されるものではなく、GaAs系半導体を用いることもできる。また、半導体の導電型も上述したp, nの例に限られず、互いに逆の導電型とすることもできる。

あるいはまた、光導波路としては、上述した実施例のリッジ型光導波路に限られるものではなく、埋込型など他の形態の光導波路であってもよいことは勿論のことである。

## 【発明の効果】

以上説明したように、本発明では、リング共振 器の内部にpn接合を有する半導体導波路を設け、

# 特開平4-174317(4)

出することにより、ピート周波数検出機能を共振 示す構成図である。 器の内部に持たせるようにしたので、以下に示す ような利点が得られる。

- (1) 構成が簡単なため、製造が容易である。 2A~2D···全反射ミラー、
- (2) 第1実施例ではミラーを用いず、第2実施例 ではリング共振器の一辺が非常に小さく、か つエッチング技術などで高精度にミラーを作 5 … 半導体光増幅器、 り込めるので、動作が安定である。
- (3) 発振光をリング共振器の外部に取り出さない 7…電圧検出用端子、 ので、発振闘値パワーが小さくてよい。
- (4) その結果、消費電力が小さい。
- (5) 装置全体が小さくて軽いため、大きな加速度 12A~12C …半導体利得光導波路、 に耐えることができる。

#### 4、図面の簡単な説明

است

第1図は本発明の第1実施例を示す構成図、

第2図(A),(B) および(C) は、それぞれ、本発 22… InGaAsP 活性層、 明の第2実施例を示す平面図、AA、線断面図およ びBB′線断面図、

25… n 形電極。

特許出顧人 日本電信電話株式会社

代理人 弁理士

そのpn接合の端子電圧の変化でピート周波数を検 第3図は従来のリングレーザジャイロの一例を

1…ガスレーザ、

3…ハーフミラー、

4 … 受光器、

6…光ファイバループ、

10···n-InP 基板、

11…ビート周波数検出用半導体光導波路、

13A ~13D ··· 全反射用コーナミラー、

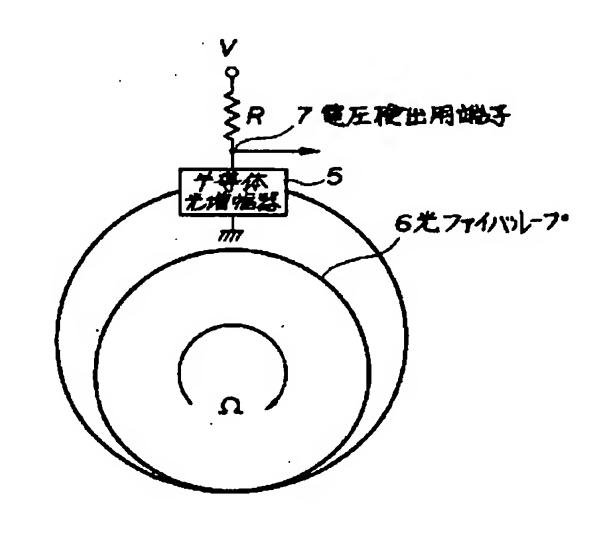
14…電圧検出用端子、

- 15… バイアス電流供給用端子、

21…n-InP クラッド層、

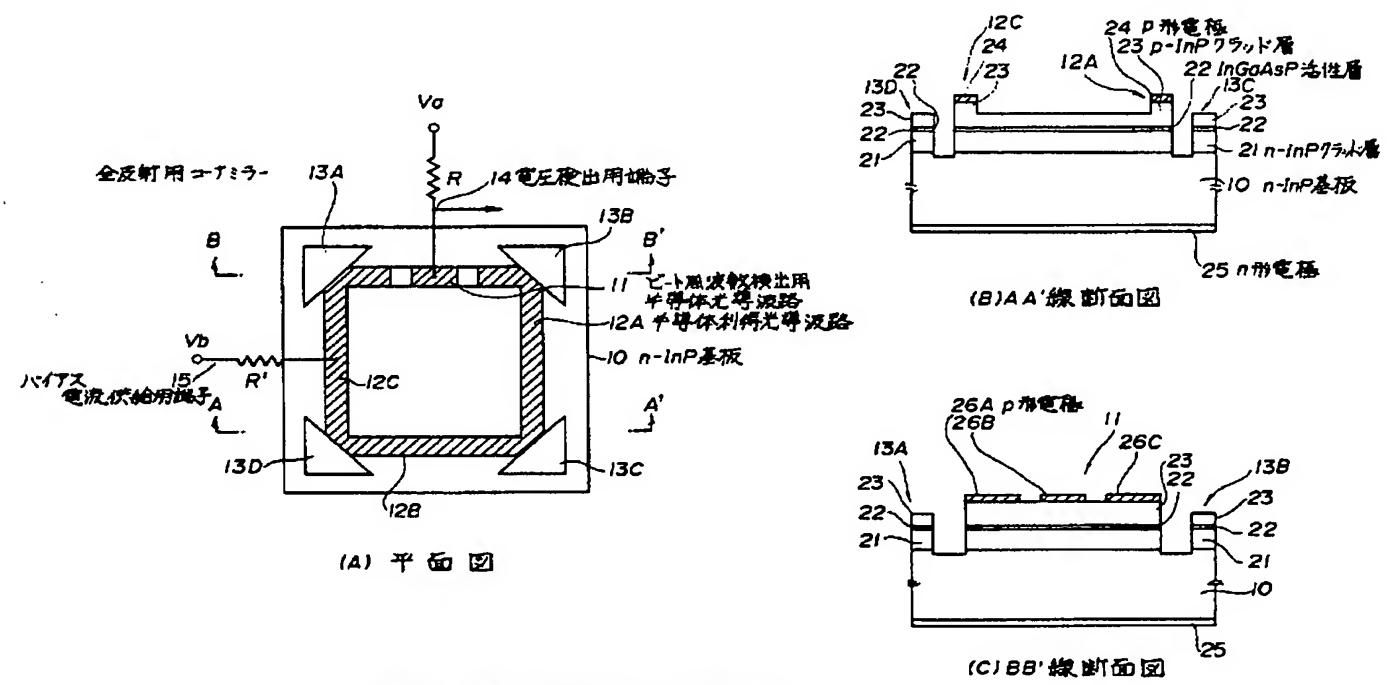
23… p-InP クラッド層、

. 24,26A~ 26c··· p形電櫃、

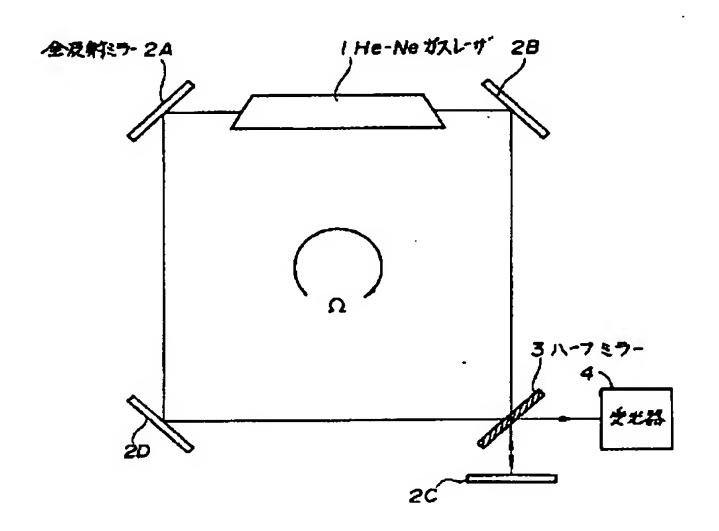


本於明の第1実施例を示す構成図

第 1



本 他明 n 第 2 实 把 例 E 示 可 構 成 図 第 2 図



従来のリングレーザンマイロの一例を示す構成図

第3図